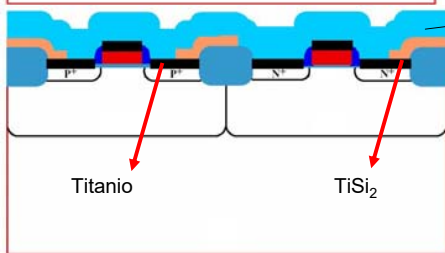


Implante de regiones de difusión
P para drenador y surtidor
de transistor PMOS



Aislamiento entre capas

Tratamiento de áreas de contacto
para lograr contactos óhmicos
Creación de óxido de aislamiento
entre capas